



**POLITÉCNICA**



**Curso: 2025-2026**  
**Centro: ETSI INFORMATICOS**  
**Coordinador: Sergio PARAISO**

**ADJUDICACIÓN DEFINITIVA - DOBLE DIPLOMA Y ACUERDOS BILATERALES**

DNI	Destino	Estudios	Adjudicación	Adjudicación CONDICIONADA
53954179	Georgia Tech	DD	Admitido	A2
11898988	IIT de Illinois	DD	Admitido	A2
X5472337	Doshisha University	DD	Admitido	A2
23330749	IIT de Illinois	DD	Admitido	A2
50220781	IIT de Illinois	DD	Admitido	
51221046	Doshisha University	DD	Admitido	A2,A4
A9812598	IIT de Illinois	DD	Admitido	A1,A2
5955439	IIT de Illinois	DD	Admitido	A1,A2
53991877	IIT de Illinois	DD	Admitido	A2
11866911	Doshisha University	DD	Admitido	A2,A4
51529537	IIT de Illinois	DD	Admitido	A2
50896926	IIT de Illinois	DD	Admitido	A1,A2
Y2640752	Polytechniche Montréal	DD	Admitido	A2
1855091	IIT de Illinois	DD	Admitido	A1,A2
54901014	EPFL Lausanne	AB-12meses	Admitido	A2
24495675	EPFL Lausanne	AB-6meses	Admitido	A2
51140989	EPFL Lausanne	AB-6meses	Admitido	A2

Madrid, 04-03-2025

**CAUSAS DE EXCLUSION:**

- 1 = No cumple requisitos académicos
- 2 = No cumple requisitos de idioma
- 3 = No cumple requisitos administrativos
- 4 = No cumple requisitos destino

**ADJUDICACIÓN CONDICIONADA:**

- A1 = **TOEFL(80overall - 20in each subsection), IELTS(6.5overall - 6.0 in each band)**  
**(certificados válidos: no más de 2 años de vigencia)**
- A2 = Admisión destino
- A3 = Requisitos académicos
- A4 = Comisión de selección Delegación Asia UPM

